



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No.

525030

आवेदन सं. / Application No.

202221060408

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

21/10/2022

पेटेंटी / Patentee

Patel Nikhil Sureshbhai

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकरित **A MICROWAVE PLASMA CHEMICAL VAPOR DEPOSITION REACTOR FOR MANUFACTURING SYNTHETIC DIAMOND AND METHOD FOR THEREOF** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख अक्टूबर 2022 के इक्कीसवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **A MICROWAVE PLASMA CHEMICAL VAPOR DEPOSITION REACTOR FOR MANUFACTURING SYNTHETIC DIAMOND AND METHOD FOR THEREOF** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 21st day of October 2022 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



इकांत नी रांजित
पेटेंट नियंत्रक

अनुदान की तारीख

14/03/2024

Date of Grant :

Controller of Patents

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, अक्टूबर 2024 के इक्कीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 21st day of October 2024 and on the same day in every year thereafter.